# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-084654

(43) Date of publication of application: 26.03.1999

(51)Int.CI.

GO3F 7/038 **B41N** 1/14 G03F 7/00 G03F 7/004 GO3F 7/004 G03F 7/004 G03F

(21)Application number: 09-235819

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

01.09.1997

(72)Inventor: OSHIMA YASUHITO

KOBAYASHI FUMIKAZU

# (54) NEGATIVE TYPE IMAGE RECORDING MATERIAL (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable a direct plate making process from digital data from a computer, etc., and to ensure high sensitivity and superior stability in storage by incorporating a specified iodonium sulfonate having at least one nitro group and a high molecular compd. having alkali-soluble groups.

SOLUTION: The image recording material contains an iodonium sulfonate having at least one nitro group represented by the formula, a high molecular compd. having alkali-soluble groups, a crosslinking agent which causes crosslinking under an acid and an IR absorber. In the formula, R1-R10, are individually H, nitro, halogen, alkoxy which may have a substituent, -NR12R13, -NR12COR13, -SO2R12, -SiR12R13R14, etc., (R12-R14 are individually H or a hydrocarbon which may have a substituent) or a hydrocarbon which may have a substituent, at least one of R1-R10, is nitro, R11 is an n-valent hydrocarbon which may have a substituent and n is a positive integer.

$$\begin{pmatrix} A_{2} & A_{1} & A_{2} & A_{7} \\ A_{3} & A_{5} & A_{10} & A_{3} \end{pmatrix} = A_{11} + \{SO_{3}^{-1}\}_{7}$$

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

THIS PAGE BLANK (USPT!)

# 特開平11-84654

(43)公開日 平成11年(1999) 3月26日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号		FI					
G03F	7/038			G 0	3 F	7/038			
B41N	1/14			B 4	1 N	1/14			
G03F	7/00	503		G 0	3 F	7/00		503	
	7/004	5 0 1				7/004		501	
		503				• -		503Z	
			審査請求	未請求	請求	項の数1	OL	<del>-</del>	最終頁に続く
(21)出願番号		特願平9-235819		(71)	出願人	. 000005	5201		
						富士写	真フイ	ルム株式会社	
(22)出顧日		平成9年(1997)9月1日 神奈川				川県南足柄市中沼210番地			
				(72) §	発明者	大島	康仁		
		•		ŀ		静岡県	榛原郡	吉田町川尻400	00番地 富士写
								式会社内	
				(72) §	発明者	小林	史和		
						静岡県	棒原郡	吉田町川尻400	0番地 富士写
				İ				式会社内	
				(74) f	人野升	弁理士	中島	淳 (外4:	各)
				Į					
				ĺ					
			•						

# (54) 【発明の名称】 ネガ型画像記録材料

## (57)【要約】 (修正有)

【課題】 赤外線を放射する固体レーザ及び半導体レーザを用いて記録することにより、コンピューター等のデジタルデータから直接製版可能であり、さらに、感度が高く、保存時の安定性に優れ、露光後の加熱処理条件の許容性が優れたネガ型画像記録材料を提供する。

【解決手段】 (A)下記一般式(I)で表される少なくとも1つのニトロ基を有するヨードニウムのスルホン酸塩、(B)アルカリ可溶性基を有する高分子化合物、(C)酸により架橋する架橋剤、(D)赤外線吸収剤よりなるネガ型画像記録材料である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記(A)~(D)よりなるネガ型画像 記録材料

1

[式中R1 ~R10 は水素原子、ニトロ基、ハロゲン原子、シアノ基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、置換基を有していてもよいアルコキシ基、-NR12 R13、-NR12 COR13、-COR12、-COOR12、-CONR12 R13、-SO2 R12、-SO3 R12、-OCOR12、-OSO2 R12、-Si R12 R13 R14 (R12、R13 およびR14 は水素原子、あるいは置換基を有していてもよい炭化水素基を示す。)、あるいは置換基を有していてもよい炭化水素基を示す。ただし、R1 ~R10のうち少なくとも1つはニトロ基である。R11 は置換基を有していてもよい n価の炭化水素基を表す。nは正の整数を示す。〕

- (B) アルカリ可溶性基を有する高分子化合物
- (C)酸により架橋する架橋剤
- (D) 赤外線吸収剤

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は平版印刷用版材として使用できるネガ型画像記録材料に関するものであり、特にコンピュータ等のデジタル信号から赤外線レーザを用い直接製版できる、いわゆるダイレクト製版可能な平版印刷用版材に関する。

[0002]

点がある。

【従来の技術】従来、コンピュータのデジタルデータから直接製版するシステムとしては、(1)電子写真法によるもの、(2) 青色または緑色を発光するレーザを用い露光する光重合系によるもの、(3)塩を感光性樹脂上に積層したもの、(4)銀塩拡散転写法によるもの等が提案されている。しかしながら(1)の電子写真法を用いるものは、帯電、露光、現像等画像形成のプロセスが煩雑であり、装置が複雑で大がかりなものになる。(2)の光重合系によるものでは、青色や緑色の光に対して高感度な版40材であるため、明室での取扱いが難しくなる。(3)、(4)の方法では銀塩を使用するため現像等の処理が煩雑になり、さらに当然ながら処理廃液中に銀が含まれる欠

【0003】一方、近年におけるレーザの発展は目ざましく、特に波長760nmから1200nmの赤外線を放射する固体レーザ及び半導体レーザは、高出力かつ小型のものが容易に入手できる。また、コンピュータ等のデジタルデータから直接製版する際の記録光源として、これらのレーザは非常に有用である。しかし、実用上有50

(A) 下記一般式 (I) で表される少なくとも1つのニトロ基を有するヨードニウムのスルホン酸塩 【化1】

2

$$R_{11} - (SO_3^-)_n$$
 (1)

用な多くの感光性記録材料は、感光液長が760nm以下の可視光域であるため、これらの赤外線レーザでは画像記録できない。このため、赤外線レーザで記録可能な材料が望まれている。

【0004】このような赤外線レーザにて記録可能な画像記録材料としては、特開平7-20629号に記載されている、オニウム塩、レゾール樹脂、ノボラック樹脂、及び赤外線吸収剤より成る記録材料がある。また、特開平7-271029号には、ハロゲン化アルキルで置換されたsートリアジン、レゾール樹脂、ノボラック樹脂、及び赤外線吸収剤より成る記録材料が記載されている。しかしながら、これらの画像記録材料を用いた版材では、多くは未だ実用の感度に達していず、また、達していても高温高湿条件下で保存した後、感度が変動しやすいという問題があった。

【0005】さらに、特開昭60-175046号公報には、オニウム塩とアルカリ可溶性ノボラック樹脂および/またはレゾールフェノール樹脂とからなる記録材料が記載されているが、ネガ型の記録材料として用いるためには、露光により画像形成した後、さらに、加熱、全面露光というプロセスが必要であり、プロセスが煩雑化するという不都合があった。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的は、赤外線を放射する固体レーザ及び半導体レーザを用いて記録することにより、コンピューター等のデジタルデータから直接製版可能であり、さらに、感度が高く、保存時の安定性に優れたネガ型画像記録材料を提供することである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、種々検討 した結果、支持体上に、下記に示される(A)から

(D)よりなるネガ型画像記録材料を用いることにより、感度が高く、保存安定性に優れるネガ型画像記録材料が得られることを見出し、本発明に到達したものである。

【0008】本発明は、下記(A)~(D)よりなるネガ型画像記録材料である。

(A)下記一般式(I)で表される少なくとも1つのニトロ基を有するヨードニウムのスルホン酸塩

[0009]

【化2】

$$\begin{pmatrix}
R_2 & R_1 & R_6 & R_7 \\
R_3 & & & & & & & & & \\
R_4 & R_5 & R_{10} & R_9 & & & & & & \\
\end{pmatrix}$$

$$R_{11} - (SO_3^-)_n \qquad (I)$$

【0010】(式中R1~R10 は水素原子、ニトロ基、ハロゲン原子、シアノ基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、置換基を有していてもよいアルコキシ基、一NR12 R13、一NR12 COR13、一COR12、一COOR12、一COOR12、一COOR12、一COOR12、一COOR12、一OSO2 R12、一SiR12 R13 R14(R12、R13 およびR14 は水素原子、あるいは置換基を有していてもよい炭化水素基を示す。)、あるいは置換基を有していてもよい炭化水素基を示す。ただし、R1~R10のうち少なくとも1つはニトロ基である。R11は置換基を有していてもよいn価の炭化水素基を表

3

$$\begin{pmatrix}
R_2 & R_1 & R_5 & R_7 \\
R_3 & & & & & & & & & & \\
R_4 & R_5 & R_{10} & R_9
\end{pmatrix}$$

【0012】(式中R1~R10は一般式(1)におけると同義であり、R15~R24は水素原子、-SO3 · 、ニトロ基、ハロゲン原子、シアノ基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、置換基を有していてもよいアルコキシ基、-NR12 R13、-NR12 COR13、-COR12、-COOR12、-COOR12、-COOR12、-OSO2 R12、-SO3 R12、-OCOR12、-OSO2 R12、-SiR12 R13 R14(R12、R13 およびR14 は一般式(1)における同義である。)、あるいは置換基を有していてもよい炭

【0014】 〔式中、 $R_1 \sim R_{10}$  は一般式 (1) におけると同義であり、 $R_{25}$  は置換基を有していてもよい炭化水素基を表す。〕

本発明のネガ型画像記録材料においては、前記(B)の アルカリ可溶性基を有する高分子化合物が、ポリヒドロ キシスチレン樹脂、あるいはアルカリ可溶性基を有する アクリル系共重合体またはウレタン系共重合体であるこ とが好ましい。

【0015】本発明のネガ型画像記録材料においては、 照射された赤外線レーザー等のエネルギーが (D) 赤外 線吸収剤によって熱に変換され、 (A) 一般式 (1) で 表される少なくとも1つのニトロ基を有するヨードニウ ムのスルホン酸塩がその熱により分解してスルホン酸が 発生する。このスルホン酸が、 (C) 酸により架橋する 架橋剤と (B) アルカリ可溶性基を有する高分子化合 物、即ち、側鎖に成分 (C) と反応しうる置換基を持つ 50 す。nは正の整数を示す。)

- (B) アルカリ可溶性基を有する高分子化合物
- (C)酸により架橋する架橋剤
- (D) 赤外線吸収剤
- 10 本発明のネガ型画像記録材料においては、前記(A)の 少なくとも1つのニトロ基を有するヨードニウムのスル ホン酸塩が、一般式(II)で表される化合物であること がより好ましい。

[0011] [化3]

化水素基を示す。ただし、 $R_{15} \sim R_{24}$  のうち、n 個は $-S_{03}$  である。n は一般式(I)におけると同義である。J

本発明のネガ型画像記録材料においては、前記(A)の 少なくとも1つのニトロ基を有するヨードニウムのスル ホン酸塩が、一般式(III)で表される化合物であること がさらに好ましい。

[0013]

特定樹脂との架橋反応を促進することにより画像記録即ち記録材料の製版が行われるものである。

[0016]

【発明の実施の形態】本発明について詳細に説明する。 すなわち本発明は、支持体上に、下記(A)から(D) よりなるネガ型画像記録材料に関するものである。

- (A)上記一般式(I)で表される少なくとも1つのニトロ基を有するヨードニウムのスルホン酸塩
- (B) アルカリ可溶性基を有する高分子化合物
- (C)酸により架橋する架橋剤
- (D) 赤外線吸収剤

次に、個々について詳細に説明をする。

【0017】 [(A)下記一般式(1)で表される少なくとも1つのニトロ基を有するヨードニウムのスルホン酸塩] 本発明において使用される一般式(1)で表される少なくとも1つのニトロ基を有するヨードニウムのス

ルホン酸塩(以下、「ニトロ基を有するヨードニウムの スルホン酸塩」または「酸発生剤」という。)は、下記 の一般式(1)で表される化合物である。

$$\begin{pmatrix}
R_{2} & R_{1} & R_{6} & R_{7} \\
R_{3} & & & & & & & & & \\
R_{4} & R_{5} & R_{10} & R_{9} & & & & & & \\
\end{pmatrix}_{n}$$

$$R_{11} - (SO_{3}^{-})_{n} \qquad (I)$$

【0019】〔式中R1~R10は水素原子、ニトロ基、 ハロゲン原子、シアノ基、ヒドロキシル基、カルボキシ ル基、置換基を有していてもよいアルコキシ基、-NR 12 R 13, -N R 12 C O R 13, -C O R 12, -C O O $R_{12}$ ,  $-CONR_{12}R_{13}$ ,  $-SO_2R_{12}$ ,  $-SO_3$  $R_{12}$ ,  $-OCOR_{12}$ ,  $-OSO_2$   $R_{12}$ ,  $-SiR_{12}$   $R_{13}$ R<sub>14</sub> (R<sub>12</sub>、R<sub>13</sub> およびR<sub>14</sub> は水素原子、あるいは置換 基を有していてもよい炭化水素基を示す。)、あるいは 置換基を有していてもよい炭化水素基を示す。ただし、 R1 ~ R10 のうち少なくとも 1 つはニトロ基である。 R ıı は置換基を有していてもよいn価の炭化水素基を表 す。nは正の整数を示す。〕

【0020】上記一般式(1)においてR1~R10は水 素原子、ニトロ基、ハロゲン原子、シアノ基、ヒドロキ シル基、カルボキシル基、置換基を有していてもよいア ルコキシ基、-NR12 R13、-NR12 COR13、-CO  $R_{12}$ ,  $-COOR_{12}$ ,  $-CONR_{12}R_{13}$ ,  $-SO_{2}$  $R_{12}$ ,  $-S_{03}$   $R_{12}$ ,  $-O_{00}$   $R_{12}$ ,  $-O_{00}$   $R_{12}$ , - S i R<sub>12</sub> R<sub>13</sub> R<sub>14</sub> (R<sub>12</sub>、R<sub>13</sub> およびR<sub>14</sub> は水素原 子、あるいは置換基を有していてもよい炭化水素基を示 す。)、あるいは置換基を有していてもよい炭化水素基 を示す。

【0021】ハロゲン原子の具体例としては、フッ素原 子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子が挙げられる。

【0022】置換基を有していてもよいアルコキシ基の 好ましい具体例としては、メトキシ基、エトキシ基、n ープロポキシ基、iープロポキシ基、nーブトキシ基、 iープトキシ基、tープトキシ基、nーアミルオキシ 基、i-アミルオキシ基、t-アミルオキシ基、ヘキシ ルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基、オクチルオキシ 基、ドデシルオキシ基、ベンジルオキシ基、フェノキシ 基、トリルオキシ基、トリフルオロメチルオキシ基、2 40 ーメトキシエチルオキシ基、フルオロフェニルオキシ 基、クロロフェニルオキシ基、プロモフェニルオキシ 基、ヨードフェニルオキシ基、メトキシフェニルオキシ 基、ドデシルフェニルオキシ基等の炭素数1~20個の アルコキシ基、炭素数6~30のアリールオキシ基が挙 げられる。

 $[0023] - NR_{12}R_{13}, -NR_{12}COR_{13}, -CO$  $R_{\,12}\,,\,-C\,O\,O\,R_{\,12}\,,\,-C\,O\,N\,R_{\,12}\,\,R_{\,13}\,,\,-S\,O_{\,2}$  $R_{12}$ ,  $-S_{03}$   $R_{12}$ ,  $-O_{0}$   $C_{0}$   $O_{12}$ ,  $-O_{0}$   $S_{02}$   $R_{12}$ , - Si R12 R13 R14 においてR12、R13 およびR14 は水 50

[0018]

【化5】

素原子、あるいは置換基を有していてもよい炭化水素基 を示す。ここで、置換基を有していてもよい炭化水素基 の好ましい具体例としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、 i ープロピル基、アリル基、n ーブチル 基、iーブチル基、tーブチル基、nーアミル基、iー アミル基、tーアミル基、ヘキシル基、シクロヘキシル 基、オクチル基、ドデシル基、ベンジル基、フェニル 基、トリル基、トリフルオロメチル基、2-メトキシエ チル基、フルオロフェニル基、クロロフェニル基、ブロ モフェニル基、ヨードフェニル基、メトキシフェニル 基、ドデシルフェニル基等の炭素数1~20個のアルキ ル基、炭素数3~8個のシクロアルキル基、炭素数6~ 30個のアリール基が挙げられる。

【0024】置換基を有していてもよい炭化水素基の好 ましい具体例としては、メチル基、エチル基、nープロ ピル基、i-プロピル基、アリル基、n-ブチル基、i ープチル基、tープチル基、n-アミル基、i-アミル 基、tーアミル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、オ クチル基、ドデシル基、ベンジル基、フェニル基、トリ ル基、トリフルオロメチル基、2-メトキシエチル基、 フルオロフェニル基、クロロフェニル基、ブロモフェニ ル基、ヨードフェニル基、メトキシフェニル基、トデシ ルフェニル基等の炭素数1~20個のアルキル基、炭素 数3~15個のシクロアルキル基、炭素数6~30個の アリール基が挙げられる。また、R1とR6が互いに炭 化水素基、酸素原子、窒素原子、硫黄原子等で連結して もよい。

【0025】R<sub>1</sub> ~ R<sub>10</sub> としては、安定性の点で、置換 基を有していてもよいアルコキシ基、一〇CORロ、一 OSО2 R12、あるいは置換基を有していてもよい炭化 水素基がより好ましい。

【0026】Rn-(SO3-) nは、有機スルホネー トであり、ヨードニウムイオンの対イオンである。R<sub>11</sub> は置換基を有していてもよいn価の炭化水素基を表す。 R11 - (SO3 - ) 。で表される有機スルホネートの好 ましい具体例としては、メタンスルホネート、トリフル オロメタンスルホネート、2-ブロモエタンスルホネー ト、3-アミノ-1-プロパンスルホネート、ブタンス ルホネート、デカンスルホネート、10-カンファース ルホネート、ベンゼンスルホネート、p-トルエンスル ホネート、3-ニトロベンゼンスルホネート、4-エチ ルベンゼンスルホネート、1-ナフタレンスルホネー

ト、2-ナフタレンスルホネート、1、5-ナフタレン ジスルホネート、2,6ーナフタレンジスルホネート、 3, 6-ジヒドロキシナフタレン2, 7-ジスルホネー ト、アントラキノンー2ースルホネート、9ーアントラ センスルホネート、3-メチル-9-アントラセンスル ホネート、9-シアノ-2-スルホネート、9,10-ジメトキシアントラセン-2-スルホネート、9, 10 ージエトキシアントラセンー2ースルホネート、9.1 0-ジフェニルアントラセン-2-スルホネート、9,

【0029】 (式中R1~R10は一般式(I)における と同義であり、R15~R24 は水素原子、-SO3 - 、ニ トロ基、ハロゲン原子、シアノ基、ヒドロキシル基、カ ルボキシル基、置換基を有していてもよいアルコキシ 基、-NR12 R13、-NR12 COR13、-COR12、- $COOR_{12}$ ,  $-CONR_{12}R_{13}$ ,  $-SO_2R_{12}$ , -SO $_{3}$   $R_{12}$ ,  $-OCOR_{12}$ ,  $-OSO_{2}$   $R_{12}$ ,  $-S_{i}$   $R_{12}$   $R_{i}$ 13 R14 (R12、R13 およびR14 は一般式 (I) における と同義である。)、あるいは置換基を有していてもよい 炭化水素基を示す。ただし、Ris~R24のうち、n個は -SO3 - である。nは一般式(I)おけると同義であ る。)

【0030】置換基を有していてもよいアルコキシ基の 好ましい具体例としては、メトキシ基、エトキシ基、n ープロポキシ基、iープロポキシ基、nーブトキシ基、 iープトキシ基、tープトキシ基、nーアミルオキシ 基、i-アミルオキシ基、t-アミルオキシ基、ヘキシ ルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基、オクチルオキシ 基、ドデシルオキシ基、ベンジルオキシ基、フェノキシ 基、トリルオキシ基、トリフルオロメチルオキシ基、2 - メトキシエチルオキシ基、フルオロフェニルオキシ 基、クロロフェニルオキシ基、ブロモフェニルオキシ 基、ヨードフェニルオキシ基、メトキシフェニルオキシ 基、ドデシルフェニルオキシ基等の炭素数1~20個の アルコキシ基、炭素数6~30のアリールオキシ基が挙

【0034】〔式中R1~R10は一般式(1)における と同義であり、R25 は置換基を有していてもよい炭化水 素基を表す。〕

置換基を有していてもよい炭化水素基の好ましい具体例 としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、アリル基、n-ブチル基、i-ブチル基、 tープチル基、nーアミル基、iーアミル基、tーアミ 50 ート、3-ピリジンスルホネート等の炭素数1~30の 1~8価の非環式脂肪族スルホネート、環式脂肪族スル ホネート、芳香族スルホネート、複素環式スルホネート が挙げられる。

【0027】Rnとしては、感度の点で、芳香族スルホ ネートが好ましく、下記一般式(II)で表される、アン トラセン骨格を有するものがより好ましい。

[0028] 【化6】

10-ジヒドロキシー1, 5-ジアントラセンスルホネ 10 (II) R<sub>18</sub> R<sub>24</sub> R<sub>19</sub> げられる。

> 【0031】 置換基を有していてもよい炭化水素基の好 ましい具体例としては、メチル基、エチル基、n-プロ ピル基、i-プロピル基、アリル基、n-ブチル基、i ープチル基、tープチル基、nーアミル基、iーアミル 基、t-アミル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、オ クチル基、ドデシル基、ベンジル基、フェニル基、トリ ル基、トリフルオロメチル基、2-メトキシエチル基、 フルオロフェニル基、クロロフェニル基、ブロモフェニ ル基、ヨードフェニル基、メトキシフェニル基、トデシ ルフェニル基等の炭素数1~20個のアルキル基、炭素 数3~15個のシクロアルキル基、炭素数6~30個の アリール基が挙げられる。また、隣り合う置換基同士が 連結して環を形成してもよい。

【0032】nは-SO3 - の数を表し、1~8の正の 整数であり、感度の点で、n=1 が好ましい。 $R_{15} \sim R$ 24 のうち、合成の容易さから、R23 とR24 とはアルコキ シ基が好ましく、他の置換基は水素原子が好ましい。ま た、R<sub>16</sub> またはR<sub>21</sub> はーSO<sub>3</sub> - であることが好まし い。すなわち、下記一般式 (III)で表される、9. 10 ージアルコキシアントラセン-2-スルホネートが好ま しい。

[0033] 【化7】

ル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、オクチル基、ド デシル基、ペンジル基、フェニル基、トリル基、トリフ ルオロメチル基、2-メトキシエチル基、フルオロフェ ニル基、クロロフェニル基、プロモフェニル基、ヨード フェニル基、メトキシフェニル基、ドデシルフェニル基 等の炭素数1~20個のアルキル基、炭素数3~15個 のシクロアルキル基、炭素数6~30個のアリール基が

挙げられる。

[0036]

【0035】一般式(1)で表される化合物のうち、特 に好ましいものを以下に挙げる。 O<sub>2</sub>N、

【化8】

$$O_2N$$
 $O_2$ 
 $O_2$ 
 $O_3$ 
 $O_3$ 
 $O_3$ 
 $O_3$ 

$$O_2N$$

$$O_2$$

$$O_2$$

$$O_2$$

$$O_2$$

$$O_2$$

$$O_2$$

$$O_2$$

$$O_2$$

$$O_3$$

$$O_3$$

$$O_4$$

$$O_4$$

$$O_4$$

$$O_4$$

$$O_4$$

$$O_4$$

$$O_5$$

$$O_7$$

$$O_2N \longrightarrow O_2 \longrightarrow O_3 - O_3 - O_4 \longrightarrow O_4 \longrightarrow O_5$$

$$O_2N$$
 $O_2$ 
 $O_2$ 
 $O_2$ 
 $O_3$ 
 [0037]

40

(7)

特開平11-84654

11

$$O_2N$$
 $O_2N$ 
 $O_2N$ 
 $O_2N$ 
 $O_2N$ 
 $O_3$ 

$$O_2N$$
 $O_2$ 
 $O_2$ 
 $O_3$ 
 $$\begin{array}{c}
\begin{pmatrix}
O_2N & & & \\
& & & \\
& & & \\
O_3SCH_2CH_2O & & \\
& & & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& & \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\
OCH_2CH_2SO_3 & \\
& \\$$

[0038]

【化10】

(8)

特開平11-84654

13

$$O_2N \longrightarrow I \longrightarrow OH SO_3^-$$
(16)

$$O_2N \longrightarrow O_2 \longrightarrow O_3$$

$$O_2N \longrightarrow O_3$$

$$O_3$$

$$O_3$$

$$O_3$$

$$\begin{pmatrix} O_2 N & O_2 \\ O_3 N & O_3 \end{pmatrix}_2 \qquad \begin{pmatrix} O_3 & O_3 \\ O_3 & O_3 \end{pmatrix}$$
 (18)

[0039]

【化11】

;

15

$$O_2N$$
 $O_2$ 
 $O_2$ 
 $O_3$ 
 [0040]

【化12】

(10)

特開平11-84654

18

17

$$O_2N$$
 $O_2$ 
 $O_2$ 
 $O_3$ 
 $O_2$ 
 $O_3$ 
 $O_2$ 
 $O_2$ 
 $O_3$ 

$$O_2N$$
 $O_1$ 
 $O_2$ 
 $O_1$ 
 $O_2$ 
 $O_1$ 
 $O_2$ 
 $O_2$ 
 $O_3$ 
 $O_1$ 
 $O_2$ 
 $O_2$ 
 $O_3$ 
 $O_1$ 
 $O_2$ 
 $O_3$ 
 $O_1$ 
 $O_2$ 
 $O_2$ 
 $O_3$ 
 $O_3$ 
 $O_1$ 
 $O_2$ 
 $O_1$ 
 $O_2$ 
 $O_1$ 
 $O_2$ 
 $O_2$ 
 $O_3$ 
 $O_1$ 
 $O_2$ 
 $O_1$ 
 $O_1$ 
 $O_1$ 
 $O_2$ 
 $O_1$ 
 $O_1$ 
 $O_1$ 
 $O_2$ 
 $O_1$ 
 $O_2$ 
 $O_1$ 
 $O_2$ 
 $O_1$ 
 $O_2$ 
 $O_1$ 
 $O_1$ 
 $O_1$ 
 $O_2$ 
 $O_1$ 
 $O_2$ 
 $O_1$ 
 $O_2$ 
 $O_1$ 
 $O_1$ 
 $O_1$ 
 $O_2$ 
 $O_1$ 
 $O_1$ 
 $O_1$ 
 $O_1$ 
 $O_1$ 
 $O_2$ 
 $O_1$ 
 $O_1$ 
 $O_2$ 
 $O_1$ 
 $O_1$ 
 $O_1$ 
 $O_1$ 
 $O_1$ 
 $O_2$ 
 $O_1$ 
 $O_2$ 
 $O_1$ 
 $O_1$ 
 $O_1$ 
 $O_1$ 
 $O_1$ 
 $O_1$ 
 $O_2$ 

$$O_2N$$
 $O_2$ 
 $O_2Ph$ 
 $O_3$ 
 $O_3$ 
 $O_2$ 
 $O_2$ 
 $O_2$ 
 $O_3$ 
 $O_4$ 
 $O_4$ 
 $O_5$ 
 $O$ 

$$O_2N$$
 $O_2$ 
 $O_2$ 
 $O_2$ 
 $O_2$ 
 $O_2$ 
 $O_3$ 
 $O_2$ 
 $O_2$ 
 $O_2$ 
 $O_3$ 

30

[0041]

【化13】

$$O_2N$$
 $O_2N$ 
 $O_2N$ 
 $O_3$ 
 $O_3$ 
 $O_3$ 
 $O_4$ 
 $O_4$ 
 $O_5$ 
 $O_5$ 
 $O_5$ 
 $O_5$ 
 $O_6$ 
 $O_6$ 
 $O_6$ 
 $O_7$ 
 $O_8$ 
 $$O_2N$$
 $O_2N$ 
 $O_2N$ 
 $O_2N$ 
 $O_3$ 
 $O_4N$ 
 $O_5$ 
 $O_5N$ 
 $O_5$ 
 $O_5N$ 
 $O_6$ 
 $O_6$ 
 $O_7N$ 
 $O_8$ 
 $O_$ 

[0042]

$$O_2N$$
 $O_2N$ 
 $O_2N$ 
 $O_2N$ 
 $O_2N$ 
 $O_3$ 
 $O_3$ 
 $O_4$ 
 $O_4$ 
 $O_4$ 
 $O_5$ 
 $O_5$ 
 $O_5$ 
 $O_6$ 
 $$O_2N$$
 $O_2N$ 
 $O_2N$ 
 $O_2N$ 
 $O_3$ 
 $O_4$ 
 $O_4$ 
 $O_4$ 
 $O_5$ 
 $O_5$ 
 $O_6$ 
 $O_8$ 
 【0043】なお、これらの化合物は、例えば、F. c. 、75巻、2705 (1953)、同、J. Am. M. Beringer5, J. Am. Chem. So 50 Chem. Soc. 、82巻、725 (1960)、

同、J. Org. Chem. 、30巻、1141 (1965)、同、J. Am. Chem. Soc. 、81巻、342 (1959)等に記載の方法により合成することができる。

【0044】これらの化合物は、感光層の全固形分に対し0.01~50重量%、好ましくは0.1~25重量%、より好ましくは0.5~15重量%の割合で画像記録材料中に添加される。添加量が0.01重量%未満の場合は、画像が得られない。また添加量が50重量%を越える場合は、印刷時非画像部に汚れを発生する。これらの化合物は単独で使用してもよく、また2種以上を組み合わせて使用してもよい。

【0045】[(B)アルカリ可溶性基を有する高分子 化合物] 本発明において使用されるアルカリ可溶性基を 有する高分子化合物(以下、適宜、アルカリ可溶性高分 子化合物と称する)とは、アルカリ可溶性基を分子内に 含む樹脂を指し、例えば、ノボラック樹脂、レゾール樹 脂、アセトンーピロガロール樹脂、ポリヒドロキシスチ レン類、ヒドロキシスチレン-N-置換マレイミド共重 合体、ヒドロキシスチレンー無水マレイン酸共重合体、 アルカリ可溶性基を有するアクリル系共重合体またはウ レタン型重合体であって、アクリル酸等の酸性基を有す る構成単位を1モル%以上反応させた高分子化合物、な どが挙げられる。ここで、アルカリ可溶性基としてはカ ルボキシル基、フェノール性水酸基、スルホン酸基、ホ スホン酸基、イミド基などが挙げられる。保存時の安定 性の点から好ましくはポリヒドロキシスチレン樹脂ある いはアルカリ可溶性基を有するアクリル系共重合体また はウレタン系共重合体である。

【0046】本発明において使用されるノボラック樹脂 30 は、フェノール類とアルデヒド類を酸性条件下で縮合さ せた樹脂である。好ましいノボラック樹脂としては、例 えばフェノールとホルムアルデヒドから得られるノボラ ック樹脂、m-クレゾールとホルムアルデヒドから得ら れるノボラック樹脂、pークレゾールとホルムアルデヒ ドから得られるノボラック樹脂、oークレゾールとホル ムアルデヒドから得られるノボラック樹脂、オクチルフ ェノールとホルムアルデヒドから得られるノボラック樹 脂、m-/p-混合クレゾールとホルムアルデヒドから 得られるノボラック樹脂、フェノール/クレゾール(m 40 -, p-, o-stam-/p-, m-/o-, o-/ p-混合のいずれでもよい)の混合物とホルムアルデヒ ドから得られるノボラック樹脂などが挙げられる。これ らのノボラック樹脂は、重量平均分子量が800~20 0,000で数平均分子量が400~60,000のものが 好ましい。

【0047】本発明において使用されるレゾール樹脂は、フェノール類とアルデヒド類を塩基性条件下で縮合・させた樹脂である。好ましいレゾール樹脂としては、例えばフェノールとホルムアルデヒドから得られるレゾー 50

ル樹脂、mークレゾールとホルムアルデヒドから得られるレゾール樹脂、ビスフェノールAとホルムアルデヒドから得られるレゾール樹脂、4,4'ービスフェノールとホルムアルデヒドから得られるレゾール樹脂等が挙げられる。これらのレゾール樹脂は、重量平均分子量が500~100,000で数平均分子量が200~50,000のものが好ましい。

【0048】本発明において使用されるヒドロキシスチレン系ポリマーの例としては、ポリーp-ヒドロキシスチレン、ポリーm-ヒドロキシスチレン、p-ヒドロキシスチレン-N-置換マレイミド共重合体、p-ヒドロキシスチレンー無水マレイン酸共重合体などが挙げられる。このようなヒドロキシスチレン系ポリマーを用いる場合には重量平均分子量が2,000~500,000、好ましくは4,000~300,000

【0049】アルカリ可溶性基を有するアクリル系共重合体の例としては、メタクリル酸ーアリルメタクリレート共重合体、メタクリル酸ーベンジルメタクリレート共重合体、メタクリル酸ーヒドロキシエチルメタクリレート共重合体、ポリ(ヒドロキシフェニルカルボニルオキシエチルアクリレート)、ポリ(2、4ージヒドロキシフェニルカルボニルオキシエチルアクリレート)、等が挙げられる。これらのアクリル系樹脂は、カルボキシル基やヒドロキシフェニル基等の様な酸性基を分子内に有する構成単位であり、例えば、(メタ)アクリル酸、ヒドロキシスチレン、またヒドロキシフェニル(メタ)アクリルアミド等を全構成単位の1モル%以上反応させた樹脂であって、重量平均分子量が2,000~500,000、好ましくは4,000~300,000のものが好ましい。

【0050】アルカリ可溶性基を有するウレタン型重合体の例としては、ジフェニルメタンジイソシアネートとヘキサメチレンジイソシアネート、テトラエチレングリコール、2、2ービス(ヒドロキシメチル)プロピオン酸を反応させて得られる樹脂、などが挙げられる。このウレタン型重合体も、カルボキシル基やヒドロキシフェニル基等の如き酸性基を分子内に有する構成単位を1モル%以上反応させた樹脂であることが好ましい。

【0051】本発明で使用されるアルカリ可溶性高分子化合物は単独で用いても混合して用いてもよい。これらアルカリ可溶性高分子化合物の添加量は、感光層の全固形分に対し20~95重量%、好ましくは40~90重量%の割合で画像記録材料中に添加される。添加量が20重量%未満の場合は、画像形成した際、画像部の強度が不足する。また添加量が95重量%を超える場合は、画像形成されない。

【0052】 [(C)酸により架橋する架橋剤] 本発明において好適に用いられる酸により架橋する架橋剤は、分子内に2個以上のヒドロキシメチル基、アルコキシメチル基、エポキシ基またはビニルエーテル基を有し、こ

れらの基がベンゼン環に結合している化合物である。具体的には、メチロールメラミン、レゾール樹脂、エポキシ化されたノボラック樹脂、尿素樹脂等が挙げられる。さらに、「架橋剤ハンドブック」(山下晋三、金子東助著、大成社(株))に記載されている化合物も好ましい。特に、分子内に2個以上のヒドロキシメチル基またはアルコキシメチル基を有するフェノール誘導体は、画像形成した際の画像部の強度が良好であり好ましい。具体的には、レゾール樹脂を挙げることができる。

【0053】しかしながら、一般には、これらのメチロ 10 ールメラミン、レゾール樹脂、エポキシ化されたノボラ ック樹脂、尿素樹脂等は熱に対して不安定であり、画像 記録材料を作製したあとの保存時の安定性があまり良く ない。これに対し、分子内にベンゼン環に連結する2個 以上のヒドロキシメチル基またはアルコキシメチル基酸 発生剤0有し、かつ置換基を有していてもよいベンゼン 環を3~5個含み、さらに分子量が1,200以下である フェノール誘導体は、保存時の安定性も良好であり、本 発明において最も好適に用いられる。このフェノール誘 導体が有するアルコキシメチル基としては、炭素数6個 20 以下のものが好ましい。具体的にはメトキシメチル基、 エトキシメチル基、n-プロポキシメチル基、i-プロ ポキシメチル基、nープトキシメチル基、iープトキシ メチル基、secーブトキシメチル基、tーブトキシメ チル基が好ましい。さらに、2-メトキシエトキシ基及 び、2-メトキシー1-プロピル基の様に、アルコキシ 置換されたアルコキシ基も好ましい。

【0054】これらのフェノール誘導体の内、特に好ましいものを以下に挙げる。

[0055]

【化15】

30 [0056] [化16]

20

25

【0057】 【化17】 HO S OH L3

[0058] 30 【化18】

40

27

[0059]

【化19】

30

40

【0060】式中、L1~L8 は、同じであっても異なっていてもよく、ヒドロキシメチル基、メトキシメチル基を有するフェノール誘導体は、対応するヒドロキシメチル基を有するフェノール化合物(上記式においてL1~L8 が水素原子である化合物)とホルムアルデヒドを塩基触媒下で反応させることによって得ることができる。この際、樹脂化やゲル化を防ぐために、反応温度を60℃以下で行うことが好ましい。具体的には、特開平6-282067号、特開平7-64285号等に記載されている方法にて合成することができる。

【0061】アルコキシメチル基を有するフェノール誘導体は、対応するヒドロキシメチル基を有するフェノール誘導体とアルコールを酸触媒下で反応させることによって得ることができる。この際、樹脂化やゲル化を防ぐために、反応温度を100℃以下で行うことが好ましい。具体的には、欧州特許EP632003A1号等に記載されている方法にて合成することができる。

【0062】本発明において、酸により架橋する架橋剤は感光層の全固形分中、5~70重量%、好ましくは10~65重量%の添加量で用いられる。酸により架橋する架橋剤の添加量が5重量%未満であると画像記録した際の画像部の膜強度が悪化し、また、70重量%を越え 50

ると保存時の安定性の点で好ましくない。これらの酸により架橋する架橋剤は単独で使用しても良く、また2種類以上を組み合わせて使用しても良い。

【0063】 [(D) 赤外線吸収剤] 本発明のにおいて使用される赤外線吸収剤は、波長760nmから1200nmの赤外線を有効に吸収する染料または顔料である。好ましくは、波長760nmから1200nmに吸収極大を有する染料または顔料である。染料としては、市販の染料および文献 [例えば「染料便覧」(有機合成化学協会編集、昭和45年刊)〕に記載されている如き公知のものが利用できる。具体的には、アゾ染料、金属錯塩アゾ染料、ピラゾロンアゾ染料、ナフトキノン染料、アントラキノン染料、フタロシアニン染料、カルボニウム染料、キノンイミン染料、メチン染料、シアニン染料、スクワリリウム色素、ピリリウム塩、金属チオレート錯体などの染料が挙げられる。

【0064】好ましい染料としては例えば特開昭58-125246号、特開昭59-84356号、特開昭59-202829号、特開昭60-78787号等に記載されているシアニン染料、特開昭58-173696号、特開昭58-181690号、特開昭58-194595号等に記載されているメチン染料、特開昭58-112793号、特開昭58-224793号、特開昭

59-48187号、特開昭59-73996号、特開昭60-52940号、特開昭60-63744号等に記載されているナフトキノン染料、特開昭58-112792号等に記載されているスクワリリウム色素、英国特許434、875号記載のシアニン染料等を挙げることができる。

【0065】また、米国特許第5,156,938号記載の近赤外吸収増感剤も好適に用いられ、また、米国特許第3,881,924号記載の置換されたアリールベンゾ(チオ)ピリリウム塩、特開昭57-142645号(米国特許第4,327,169号)記載のトリメチンチアピリリウム塩、特開昭58-181051号、同58-220143号、同59-41363号、同59-84249号、同59-146063号、同59-146063号、同59-146061号に記載されているピリリウム系化合物、特開昭59-216146号記載のシアニン色素、米国特許第4,283,475号に記載のペンタメチンチオピリリウム塩等や特公平5-13514号、同5-19702号公報に開示されているピリリウム化合物も好ましく用いられる。

【0066】また、染料として好ましい別の例として米 国特許第4,756,993号明細鸖中に式(1)、

(II) として記載されている近赤外吸収染料を挙げることができる。これらの染料のうち特に好ましいものとしては、シアニン色素、スクワリリウム色素、ピリリウム塩、ニッケルチオレート錯体が挙げられる。

【0067】本発明において使用される顔料としては、 市販の顔料およびカラーインデックス(C.I.)便 覧、「最新顔料便覧」(日本顔料技術協会編、1977 年刊)、「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986 年刊)、「印刷インキ技術」СMC出版、1984年 刊)に記載されている顔料が利用できる。顔料の種類と しては、黒色顔料、黄色顔料、オレンジ色顔料、褐色顔 料、赤色顔料、紫色顔料、青色顔料、緑色顔料、蛍光顔 料、金属粉顔料、その他、ポリマー結合色素が挙げられ る。具体的には、不溶性アゾ顔料、アゾレーキ顔料、縮 合アゾ顔料、キレートアゾ顔料、フタロシアニン系顔 料、アントラキノン系顔料、ペリレンおよびペリノン系 顔料、チオインジゴ系顔料、キナクリドン系顔料、ジオ キサジン系顔料、イソインドリノン系顔料、キノフタロ 40 ン系顔料、染付けレーキ顔料、アジン顔料、ニトロソ顔 料、ニトロ顔料、天然顔料、蛍光顔料、無機顔料、カー ボンブラック等が使用できる。これらの顔料のうち好ま しいものはカーボンブラックである。

【0068】これら顔料は表面処理をせずに用いてもよく、表面処理を施して用いてもよい。表面処理の方法には樹脂やワックスを表面コートする方法、界面活性剤を付着させる方法、反応性物質(例えば、シランカップリング剤やエポキシ化合物、ポリイソシアネート等)を顔料表面に結合させる方法等が考えられる。上記の表面処 50

理方法は、「金属石鹸の性質と応用」(幸書房)、「印刷インキ技術」(CMC出版、1984年刊)および「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊)に記載されている。

【0069】顔料の粒径は $0.01\mu$ m~ $10\mu$ mの範囲にあることが好ましく、 $0.05\mu$ m~ $1\mu$ mの範囲にあることがさらに好ましく、特に $0.1\mu$ m~ $1\mu$ mの範囲にあることが好ましい。顔料の粒径が $0.01\mu$ m未満では分散物の感光層塗布液中での安定性の点で好ましくなく、また、 $10\mu$ mを越えると画像記録層の均一性の点で好ましくない。

【0070】顔料を分散する方法としては、インク製造やトナー製造等に用いられる公知の分散技術が使用できる。分散機としては、超音波分散器、サンドミル、アトライター、パールミル、スーパーミル、ボールミル、インペラー、デスパーザー、KDミル、コロイドミル、ダイナトロン、3本ロールミル、加圧ニーダー等が挙げられる。詳細は、「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊)に記載がある。

【0071】これらの染料もしくは顔料は、感光層の全固形分に対し0.01~50重量%、好ましくは0.1~10重量%、染料の場合特に好ましくは0.5~10重量%、顔料の場合特に好ましくは1.0~10重量%の割合で画像記録材料中に添加することができる。顔料もしくは染料の添加量が0.01重量%未満であると感度が低くなり、また50重量%を越えると印刷時非画像部に汚れが発生し易くなる。これらの染料もしくは顔料は他の成分と同一の層に添加してもよいし、別の層を設けそこへ添加してもよい。

【0072】 [その他の成分] 本発明のネガ型画像記録 材料の感光層には、前記(A)~(D)の4つの成分が 必須であるが、必要に応じてこれら以外に種々の化合物 を添加してもよい。例えば、可視光域に大きな吸収を持 つ染料を画像の着色剤として使用することができる。具 体的には、オイルイエロー#101、オイルイエロー# 103、オイルピンク#312、オイルグリーンBG、 オイルブルーBOS、オイルブルー#603、オイルブ ラックBY、オイルプラックBS、オイルブラックT-505 (以上オリエント化学工業(株)製)、ビクトリ アピュアブルー、クリスタルバイオレット (CI425 55)、メチルバイオレット(C | 42535)、エチ ルバイオレット、ローダミンB(Cl145170 B)、マラカイトグリーン(C142000)、メチレ ンブルー(C152015)など、あるいは特開昭62 -293247号公報に記載されている染料を挙げるこ とができる。

【0073】これらの染料は、画像形成後、画像部と非画像部の区別がつきやすいので、添加する方が好ましい。尚、添加量は、感光層の全固形分に対し、0.01~10重畳%の割合である。

【0074】また、本発明における感光層中には、現像条件に対する処理の安定性を広げるため、特開昭62-251740号公報や特開平3-208514号公報に記載されているような非イオン界面活性剤、特開昭59-121044号公報、特開平4-13149号公報に記載されているような両性界面活性剤を添加することができる。

【0075】非イオン界面活性剤の具体例としては、ソルビタントリステアレート、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタントリオレート、ステアリン酸モノグリセリド、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル等が挙げられる。両性界面活性剤の具体例としては、アルキルジ(アミノエチル)グリシン、アルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩、2-アルキルーNーカルボキシエチルーNーヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタインやNーテトラデシルーN、Nーベタイン型(例えば、商品名「アモーゲンK」:第一工業(株)製)等が挙げられる。上記非イオン界面活性剤および両性界面活性剤の感光層中に占める割合は、0.05~15重量%が好ましく、より好ましくは0.1~5重量%である。

【0076】更に本発明の感光層中には必要に応じ、塗膜の柔軟性等を付与するために可塑剤を加えることができる。例えば、ポリエチレングリコール、クエン酸トリブチル、フタル酸ジエチル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジベキシル、フタル酸ジオクチル、リン酸トリクレジル、リン酸トリブチル、リン酸トリオクチル、オレイン酸テトラヒドロフルフリル等が用いられる。

【0077】本発明における感光層中には、塗布性を良化するための界面活性剤、例えば特開昭62-170950号公報に記載されているようなフッ素系界面活性剤を添加することができる。好ましい添加量は、感光層の固形分中0.01~1重量%、さらに好ましくは0.05~0.5重量%である。

【0078】本発明の感光層は、通常上記各成分を溶媒 に溶かして、支持体上に塗設する。ここで使用する溶媒 としては、エチレンジクロライド、シクロヘキサノン、 メチルエチルケトン、メタノール、エタノール、プロパ ノール、エチレングリコールモノメチルエーテル、1-メトキシー2ープロパノール、2ーメトキシエチルアセ テート、1-メトキシ-2-プロピルアセテート、ジメ トキシエタン、乳酸メチル、乳酸エチル、N, N-ジメ チルアセトアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、テ トラメチルウレア、N-メチルピロリドン、ジメチルス ルホキシド、スルホラン、 y ープチロラクトン、トルエ ン、水等を挙げることができるが、これらに限定される ものではない。これらの溶媒は単独あるいは混合して使 用される。溶媒中の上記成分(添加剤を含む全固形分) の濃度は、好ましくは1~50重量%である。また塗 布、乾燥後に得られる支持体上の塗布量(固形分)は、 用途によって異なるが、平版印刷用版材についていえば 50 一般的に0.5~5.0g/m²が好ましい。塗布する方法としては、種々の方法を用いることができるが、例えば、バーコーター塗布、回転塗布、スプレー塗布、カーテン塗布、ディップ塗布、エアーナイフ塗布、ブレード塗布、ロール塗布等を挙げることができる。塗布量が少なくなるにつれて、見かけの感度は大になるが、画像記録膜の皮膜特性は低下する。

【0079】 [支持体] 本発明に使用される支持体としては、寸度的に安定な板状物であり、例えば、紙、プラスチック(例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン等)がラミネートされた紙、金属板(例えば、アルミニウム、亜鉛、銅等)、プラスチックフィルム(例えば、二酢酸セルロース、三酢酸セルロース、プロピオン酸セルロース、酪酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、硝酸セルロース、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリビニルアセタール等)、上記のごとき金属がラミネート、もしくは蒸着された紙、もしくはプラスチックフィルム等が含まれる。

【0080】本発明の支持体としては、ポリエステルフ ィルム又はアルミニウム板が好ましく、その中でも寸法 安定性がよく、比較的安価であるアルミニウム板は特に 好ましい。好適なアルミニウム板は、純アルミニウム板 およびアルミニウムを主成分とし、微量の異元素を含む 合金板であり、更にアルミニウムがラミネートもしくは 蒸着されたプラスチックフィルムでもよい。アルミニウ ム合金に含まれる異元素には、ケイ素、鉄、マンガン、 銅、マグネシウム、クロム、亜鉛、ビスマス、ニッケ ル、チタンなどがある。合金中の異元素の含有量は高々 10重量%以下である。本発明において特に好適なアル ミニウムは、純アルミニウムであるが、完全に純粋なア ルミニウムは精錬技術上製造が困難であるので、僅かに 異元素を含有するものでもよい。このように本発明に適 用されるアルミニウム板は、その組成が特定されるもの ではなく、従来より公知公用の素材のアルミニウム板を 適宜に利用することができる。本発明で用いられるアル ミニウム板の厚みはおよそ0.1 mm~0.6 mm程度、好 ましくは0.15mm~0.4mm、特に好ましくは0.2m m~0.3 mmである。

【0081】アルミニウム板を粗面化するに先立ち、所望により、表面の圧延油を除去するための例えば界面活性剤、有機溶剤またはアルカリ性水溶液などによる脱脂処理が行われる。アルミニウム板の表面の粗面化処理は、種々の方法により行われるが、例えば、機械的に粗面化する方法、電気化学的に表面を溶解粗面化する方法 および化学的に表面を選択溶解させる方法により行われる。機械的方法としては、ボール研磨法、ブラシ研磨法、ブラスト研磨法、バフ研磨法などの公知の方法を用いることができる。また、電気化学的な粗面化法としては塩酸または硝酸電解液中で交流または直流により行う

方法がある。また、特開昭54-63902号に開示されているように両者を組み合わせた方法も利用することができる。

【0082】この様に粗面化されたアルミニウム板は、必要に応じてアルカリエッチング処理および中和処理された後、所望により表面の保水性や耐摩耗性を高めるために陽極酸化処理が施される。アルミニウム板の陽極酸化処理に用いられる電解質としては、多孔質酸化皮膜を形成する種々の電解質の使用が可能で、一般的には硫酸、リン酸、蓚酸、クロム酸あるいはそれらの混酸が用いられる。それらの電解質の濃度は電解質の種類によって適宜決められる。陽極酸化の処理条件は用いる電解質により種々変わるので一概に特定し得ないが、一般的には電解質の濃度が1~80重量%溶液、液温は5~70℃、電流密度5~60A/dm²、電圧1~100V、電解時間10秒~5分の範囲であれば適当である。

【0083】陽極酸化皮膜の量は1.0g/m²より少な いと耐刷性が不十分であったり、平版印刷版の非画像部 に傷が付き易くなって、印刷時に傷の部分にインキが付 着するいわゆる「傷汚れ」が生じ易くなる。陽極酸化処 理を施された後、アルミニウム表面は必要により親水化 処理が施される。本発明に使用される親水化処理として は、米国特許第2,714,066号、同第3,18 1,461号、第3,280,734号および第3,9 02,734号に開示されているようなアルカリ金属シ リケート (例えばケイ酸ナトリウム水溶液) 法がある。 この方法においては、支持体がケイ酸ナトリウム水溶液 で浸漬処理されるかまたは電解処理される。他に特公昭 36-22063号公報に開示されているフッ化ジルコ ン酸カリウムおよび米国特許第3,276,868号、 同第4、153、461号、同第4、689、272号 に開示されているようなポリビニルホスホン酸で処理す る方法などが用いられる。

【0084】本発明のネガ型画像記録材料は、必要に応 じて支持体上に下塗層を設けることができる。下塗層成 分としては種々の有機化合物が用いられ、例えば、カル ボキシメチルセルロース、デキストリン、アラビアガ ム、2-アミノエチルホスホン酸などのアミノ基を有す るホスホン酸類、置換基を有してもよいフェニルホスホ ン酸、ナフチルホスホン酸、アルキルホスホン酸、グリ セロホスホン酸、メチレンジホスホン酸およびエチレン ジホスホン酸などの有機ホスホン酸、置換基を有しても よいフェニルリン酸、ナフチルリン酸、アルキルリン酸 およびグリセロリン酸などの有機リン酸、置換基を有し てもよいフェニルホスフィン酸、ナフチルホスフィン 酸、アルキルホスフィン酸およびグリセロホスフィン酸 などの有機ホスフィン酸、グリシンやβ-アラニンなど のアミノ酸類、およびトリエタノールアミンの塩酸塩な どのヒドロキシル基を有するアミンの塩酸塩等から選ば れるが、2種以上混合して用いてもよい。有機下塗層の 被覆量は、2~200mg/m² が適当である。

【0085】以上のようにして、本発明の画像記録材料を用いた平版印刷用版材を作製することができる。この平版印刷用版材は、波長760nmから1200nmの赤外線を放射する固体レーザ及び半導体レーザにより画像露光される。本発明においては、レーザ照射後すぐに現像処理を行っても良いが、レーザ照射工程と現像工程の間に加熱処理を行うことが好ましい。加熱処理の条件は、80 $\mathbb{C}$ ~150 $\mathbb{C}$ 00範囲内で10秒~5分間行うことが好ましい。この加熱処理により、レーザ照射時、記録に必要なレーザエネルギーを減少させることができる

【0086】必要に応じて加熱処理を行った後、本発明 の画像記録材料はアルカリ性水溶液にて現像される。本 発明の画像記録材料の現像液および補充液としては従来 より知られているアルカリ剤水溶液が使用できる。この 現像液および補充液に用いられるアルカリ剤としては、 例えば、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウム、第3リン 酸ナトリウム、第3リン酸カリウム、第3リン酸アンモ ニウム、第2リン酸ナトリウム、第2リン酸カリウム、 第2リン酸アンモニウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウ ム、炭酸アンモニウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素 カリウム、炭酸水素アンモニウム、ほう酸ナトリウム、 ほう酸カリウム、ほう酸アンモニウム、水酸化ナトリウ ム、水酸化アンモニウム、水酸化カリウムおよび水酸化 リチウムなどの無機アルカリ塩が挙げられる。また、モ **ノメチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、** モノエチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミ ン、モノイソプロピルアミン、ジイソプロピルアミン、 トリイソプロピルアミン、nーブチルアミン、モノエタ ノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールア ミン、モノイソプロパノールアミン、ジイソプロパノー ルアミン、エチレンイミン、エチレンジアミン、ピリジ ンなどの有機アルカリ剤も用いられる。

【0087】これらのアルカリ剤は単独もしくは2種以上を組み合わせて用いられる。これらのアルカリ剤の中で特に好ましい現像液は、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウム等のケイ酸塩水溶液である。その理由はケイ酸塩の成分である酸化珪素SiOzとアルカリ金属酸化物M2Oの比率と濃度によって現像性の調節が可能となるためであり、例えば、特開昭54-62004号公報、特公昭57-7427号に記載されているようなアルカリ金属ケイ酸塩が有効に用いられる。

【0088】更に自動現像機を用いて現像する場合には、現像液よりもアルカリ強度の高い水溶液(補充液)を現像液に加えることによって、長時間現像タンク中の現像液を交換する事なく、多量の平版印刷用版材を処理できることが知られている。本発明においてもこの補充方式が好ましく適用される。現像液および補充液には現像性の促進や抑制、現像カスの分散および印刷版画像部

の親インキ性を高める目的で必要に応じて種々の界面活性剤や有機溶剤を添加できる。好ましい界面活性剤としては、アニオン系、カチオン系、ノニオン系および両性界面活性剤が挙げられる。更に現像液および補充液には必要に応じて、ハイドロキノン、レゾルシン、亜硫酸、亜硫酸水素酸などの無機酸のナトリウム塩、カリウム塩等の還元剤、更に有機カルボン酸、消泡剤、硬水軟化剤を加えることもできる。上記現像液および補充液を用いて現像処理された印刷版は水洗水、界面活性剤等を含有するリンス液、アラビアガムや澱粉誘導体を含む不感脂化液で後処理される。本発明の画像記録材料を印刷用版材として使用する場合の後処理としては、これらの処理を種々組み合わせて用いることができる。

【0089】近年、製版・印刷業界では製版作業の合理 化および標準化のため、印刷用版材用の自動現像機が広 く用いられている。この自動現像機は、一般に現像部と 後処理部からなり、印刷用版材を搬送する装置と各処理 液槽およびスプレー装置からなり、露光済みの印刷版を 水平に搬送しながら、ポンプで汲み上げた各処理液をス プレーノズルから吹き付けて現像処理するものである。 また、最近は処理液が満たされた処理液槽中に液中ガイ ドロールなどによって印刷用版材を浸漬搬送させて処理 する方法も知られている。このような自動処理において は、各処理液に処理量や稼働時間等に応じて補充液を補 充しながら処理するいわゆる使い捨て処理方式も適用 できる。

【0090】以上のようにして得られた平版印刷版は所望により不感脂化ガムを塗布したのち、印刷工程に供することができるが、より一層の高耐刷力の平版印刷版と 10 したい場合にはバーニング処理が施される。平版印刷版をバーニングする場合には、バーニング前に特公昭61~2518号、同55~28062号、特開昭62~31859号、同61~159655号の各公報に記載されているような整面液で処理することが好ましい。その方法としては、該整面液を浸み込ませたスポンジや脱脂綿にて、平版印刷版上に塗布するか、整面液を満たしたバット中に印刷版を浸漬して塗布する方法や、自動コーターによる塗布などが適用される。また、塗布した後でスクィージ、あるいは、スクィージローラーで、その塗 40 布量を均一にすることは、より好ましい結果を与える。

【0091】整面液の塗布量は一般に0.03~0.8g/m²(乾燥重量)が適当である。整面液が塗布された平版印刷版は必要であれば乾燥された後、バーニングプロセッサー(たとえば富士写真フイルム(株)より販売されているバーニングプロセッサー「BP-1300」)などで高温に加熱される。この場合の加熱温度及び時間は、画像を形成している成分の種類にもよるが、180~300℃の範囲で1~20分の範囲が好ましい。バーニング処理された平版印刷版は、必要に応じて適宜、水50

洗、ガム引きなどの従来より行なわれている処理を施こすことができるが、水溶性高分子化合物等を含有する整面液が使用された場合にはガム引きなどのいわゆる不感脂化処理を省略することができる。

【0092】この様な処理によって得られた平版印刷版はオフセット印刷機等にかけられ、多数枚の印刷に用いられる。

#### [0093]

【実施例】以下、実施例により、本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

#### 〔合成例1〕化合物(7)の合成

ヨウ素 9 gを硫酸 8 0 ミリリットルに懸濁させ、そこへヨウ素酸カリウム 2 3 gを加え、0℃で1時間攪拌した。次にニトロベンゼン 4 3 gを1時間かけて徐々に滴下し、さらに 4 0℃で5 0時間加熱攪拌した。これを氷水500ミリリットルに投入し、析出物をろ別し、十分に水洗した。析出物を乾燥することなくジメチルスルホキシド200ミリリットルに溶解し、ここへpートルエンスルホン酸ナトリウム 6 7 gの水溶液 7 5 ミリリットルを加え、1時間攪拌した。これを水1リットルに投入し、析出物をろ別、酢酸エチルで十分に洗浄したのち減圧下で乾燥することにより、化合物(7)の白色粉末 2 4 gを得た。

### 【0094】 <u>〔合成例2〕 9、10-ジメトキシアント</u> ラセン-2-スルホン酸ナトリウムの合成

アントラキノンー2ースルホン酸ナトリウム・一水和物59g、粉末亜鉛18g、およびエタノール30ミリリットルを20%水酸化ナトリウム水溶液600ミリリットルに加えた。この混合物に、攪拌下、ジメチル硫酸250ミリリットルを室温で2時間かけて徐々に加え、さらに室温下で8時間攪拌した。析出物をろ別し、純水100ミリリットルより再結晶することにより、9、10ージメトキシアントラセンー2ースルホン酸ナトリウムの黄色粉末29gを得た。

【0095】 <u>【合成例3】化合物(28)の合成</u>合成例1で得られた化合物(7)5gをジメチルスルホキシド100ミリリットルと水50ミリリットルの混合溶媒に溶解し、ここへ合成例2で得られた9,10ージメトキシアントラセンー2ースルホン酸ナトリウム3.5gを投入し、1時間攪拌した。これを水1リットルに投入し、析出物をろ別、酢酸エチルで十分に洗浄したのち減圧下で乾燥することにより、化合物(28)の黄色粉末4.5gを得た。

【0096】なお、本実施例で用いたその他の二トロ基を有するヨードニウムのスルホン酸塩についても、同様の方法、あるいは、F. M. Bringer等のJ. Am. Chem. Soc. 75巻. 2705(1953)、同. J. Am. Chem. Soc. 81巻. 342(1959)、同. J. Am. Chem. Soc. 82巻. 725(1960)、同. J. Org. Che

m. 30巻. 1141 (1965) に記載の方法により 合成することができる。

【0097】 [実施例1~20] 厚さ0.30 mmのアルミニウム板(材質1050)をトリクロロエチレン洗浄して脱脂した後、ナイロンブラシと400メッシュのパミストンー水懸濁液を用いて表面を砂目立てし、よく水で洗浄した。この板を45℃の25%水酸化ナトリウム水溶液に9秒間浸漬してエッチングを行い水洗後、更に2% HNO3に20秒間浸漬して水洗した。この時の砂目立て表面のエッチング量は約3g/ $m^2$ であった。次にこの板を7% HzSO4を電解液として電流密度15A/d $m^2$ で3g/ $m^2$ の直流陽極酸化皮膜を設けた後、水洗乾燥した。次にこのアルミニウム板に下記下塗り液を塗布し、80℃で30秒間乾燥した。乾燥後の被覆量は10mg/ $m^2$ であった。

【0098】 (下塗り液)

β-アラニン0.1 gフェニルホスホン酸0.05 gメタノール40 g純水60 g

【0099】次に、下記の処方において、(A)ニトロ基を有するヨードニウムのスルホン酸塩(酸発生剤)、

(B) アルカリ可溶性基を有する高分子化合物、(C)酸により架橋する架橋剤の種類を変えて、感光層溶液を調整した。この溶液をそれぞれ、上記の下塗り済みのアルミニウム板に塗布し、100℃で1分間乾燥してP-1からP-20の版材を得た。表1に各プレートに使用した化合物を示す。乾燥後の重量は1.7g/m²であった。

[0100]

#### 処方

<del>*</del>	
(A) ニトロ基を有するヨードニウムのスルホン酸塩	0. 2 g
(B) アルカリ可溶性基を有する高分子化合物	1.5 g
(C)酸により架橋する架橋剤	0.7 g
(D)赤外線吸収剤 NK-3508 (商品名)	0.15 g
(日本感光色素研究所(株)製)	Ü
添加剤	
17 - 1 1 - 10 1 - 1 - 1	

ビクトリアピュアブルー BO(C.I.44040) 0.05g フッ素系界面活性剤 メガファックF-177(商品名)0.06g (大日本インキ化学工業(株)製)

#### 溶剤

 メチルエチルケトン
 15g

 1-メトキシー2-プロパノール
 5g

 メチルアルコール
 7g

## 【0101】 【表1】

Ľ	プレート Na	(B) バインダー	(C) 架橋剤	(A) 酸発生剤
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-10 P-10 P-112 P-112 P-114 P-12 P-13 P-14 P-16 P-16 P-17 P-18 P-18 P-18 P-19 P-18 P-19 P-19 P-19 P-19 P-19 P-19 P-19 P-19	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	HM H	1577125446888813459234444445

30 【0102】(B) アルカリ可溶性基を有する高分子化合物としては、下記の(B-1) から(B-3) までのいずれかの高分子化合物を用いた。

(B-1) ポリーp-ヒドロキシスチレン

重量平均分子量8000

(B-2)メタクリル酸-アリルメタクリレート (2:8) 共重合体

重量平均分子量60000

(B-3)フェノールとホルムアルデヒドから得られる ノボラック樹脂

40 重量平均分子量10000

【0103】(C)酸により架橋する架橋剤としては、 下記のいずれかの架橋剤を用いた。

[0104] [化20]

【0105】 [比較例21~26] 前記の処方の感光層において、(A) ニトロ基を有するヨードニウムのスルホン酸塩に替えて、下記式で表されるニトロ基を有しないヨードニウムの無機塩(43)、ニトロ基を有しないヨードニウムの芳香族スルホン酸塩(44)あるいはニ

トロ基を有しているヨードニウムの無機塩(45)を用いて、プレートP-21からP-26を作製した。

42

[0106]

【化21】

$$O_2N$$
  $PF_6^-$  (4.5)

【0107】得られたネガ型平版印刷用版材を、波長1064nmの赤外線を発する固体レーザのYAGレーザ (出力500mW) で露光した。露光後、120℃で30秒間加熱処理した後、富士写真フイルム(株)製現像 液、DP-4(1:8)、リンス液FR-3(1:7)を仕込んだ自動現像機を通して処理した。その際、画像

形成した版面上の最低露光エネルギーを感度とし、作製直後及び50℃3日間保存後の感度を測定した。測定結果を表2に示す。最低露光エネルギーが小さいほど感度が高いことを表す。

[0108]

【表2】

【0109】実施例1~20及び比較例21~26より、本発明のネガ型画像記録材料を用いた平版印刷用版材は、高感度であり保存時の安定性に優れていることがわかる。一方、酸発生剤として、ヨードニウムの芳香族スルホン酸塩であっても、ニトロ基を有しないヨードニウムを用いたネガ型画像記録材料の場合は、感度が劣ることが分かる(比較例22~25)。また、ニトロ基の有無にかかわらず、ヨードニウムの無機塩を用いたネガ型画像記録材料の場合は、現像時に総てが溶解するいわゆる「流れ」を起こし、版が得られないことが分かる(比較例21、26)。

2] 前記のネガ型平版印刷用版材(P-1からP-26)を、波長840nmの赤外線を発する半導体レーザ(出力500mW)で露光した。露光後、120℃で1分間加熱処理した後、富士写真フイルム(株)製現像液、DP-4(1:8)、リンス液FR-3(1:7)を仕込んだ自動現像機を通して処理した。各版材の作製直後及び50℃3日間保存後の感度を測定した結果を表3に示す。最低露光エネルギーが小さいほど感度が高いことを表す。

[0111]

30 【表3】

【0110】 [実施例27~46及び比較例47~5

ŀ	6 及び比較例 4 7 ~ 5						
	実施例	No.	プレート Na	作成直後の 感度[mJ/cm²]	50℃3日間保存後の 感度[mJ/cm²]		
	実施例	27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	P-1 P-2 P-3 P-4 P-6 P-7 P-10 P-11 P-12 P-14 P-15 P-16 P-17 P-18 P-20	2 4 5 0 0 2 2 1 0 0 2 2 1 0 0 0 2 2 2 0 5 5 5 0 0 0 0 1 6 5 0 0 1 7 7 0 5 5 5 1 8 8 5 5 1 8 5 1	2 4 0 2 4 5 2 1 0 0 2 2 1 0 0 2 2 1 0 5 2 2 1 0 5 2 2 4 0 0 1 5 0 0 1 1 8 0 0 1 1 7 5 0 1 7 7 5 0 1 7 7 0 2 4 0		
	比较例	47 48 49 50 51 52	P-21 P-22 P-23 P-24 P-25 P-26	流れ 260 270 265 270 流れ	流れ 265 270 270 285 流れ		

【0112】実施例27~46及び比較例47~52より、露光波長を1064nmか5840nmに変えても、本発明のネガ型画像記録材料を用いた平版印刷用版材は、高感度であり保存時の安定性に優れていることがわかる。一方、酸発生剤として、ヨードニウムの芳香族スルホン酸塩であっても、ニトロ基を有しないヨードニウムを用いたネガ型画像記録材料の場合は、感度が劣ることが分かる(比較例48~51)。また、ニトロ基の有無にかかわらず、ヨードニウムの無機塩を用いたネガ

型画像記録材料の場合は、現像時に総てが溶解するいわゆる「流れ」を起こし、版が得られないことが分かる (比較例47、52)。

46

#### [0113]

【発明の効果】本発明のネガ型平版印刷用版材は、赤外線を放射する固体レーザ及び半導体レーザを用いて記録することにより、コンピューター等のデジタルデータから直接製版可能であり、さらに、感度が高く、保存時の安定性に優れている。

### フロントページの続き

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	F
G O 3 F	7/004	5 0 5	G
	7/023	5 1 1	

FΙ

G O 3 F 7/004 5 O 5 7/023 5 1 1